E-006

산화규소 박막을 활용한 반사방지막 코팅 제조 및 특성분석

김경훈^{1,2}, 김성민^{1,3}, 장진혁¹, 한승희¹

¹한국과학기술연구원 광전하이브리드연구센터, ²고려대학교 그린스쿨, ³고려대학교 신소재공학부

반사방지막 코팅(Anti-reflection coating)은 태양전지(Solar cell), 발광다이오드(LED) 등의 반사율을 낮추어 효율을 증대시키기 위하여 사용되고 있다. 본 실험에서는 유리 기판 위에 실리콘 타켓을 이용한 Reactive magnetron sputtering 장비를 활용하여, 50~100 mTorr의 높은 공정 압력(High pressure)에서 증착하여 SiO2 반사방지막 코팅층을 형성하였다. Ellipsometer를 이용하여 SiO2 박막층의 굴절률 (Refractive index)을 측정한 결과, 공정 압력에 따라 SiO2 박막이 다양한 굴절률을 가지는 것을 확인할수 있었다. 또한, UV-Vis spectrometer를 이용하여, 450~600 nm 파장에서의 반사율(Reflectance)과 투과율(Transmittance)을 측정하여 비교, 분석하였다. 나아가 증착된 SiO2 반사방지막을 비정질 실리콘 박막 태양전지에 적용하여 효율 향상 효과를 실험하였다. 이를 활용하여 낮은 굴절률을 갖는 반사방지용 SiO2 코팅층을 형성하여 태양전지의 광 변환 효율을 상승 시킬 수 있고, 발광다이오드의 광 추출 효율을 증가시킬 있을 것으로 여겨진다.

Keywords: 반사방지막 코팅(Anti-reflection coating), 고공정압력 증착(High-pressure deposition), 반응성 마그네트론 스퍼터링(Reactive magnetron sputtering), 태양전지(Solar cell)

E-007

Hole-Array and Pillar-Array Patterned Si Solar Cells

Seung-Hyouk Hong¹, Hyunyub Kim², Hyunki Kim¹, Joondong Kim¹*

¹Department of Electrical Engineering, Kunsan National University, Kunsan 573701, ²School of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon 440746, Korea

Periodically shaped pillar-arrays and hole-arrays were fabricated on a Si wafer. Geometric features are similar in a periodic length of 4 μ m and a depth of 2 μ m. For the hole-array patterns, positive PR processes were performed. UV exposed PR patterns were removed during a developing process to leave shapes of inversely replicated from a glass photomask. Meanwhile, negative PR processes were taken for the pillar-array patterns. UV exposed PR patterns were remained on a Si substrate having a same feature of patterns of a glass photomask. For an electrical aspect, a pillar structure has a short carrier-collection length resulting in the improved open-circuit voltage of 609 mV from 587 mV of a planar device. An improved performance may be achieved to reduce recombination loss along the patterning surface.

Keywords: Hole-arrays, Pillar-arrays, Si solar cells, Short collection length